

# 親水から撥水まで自在

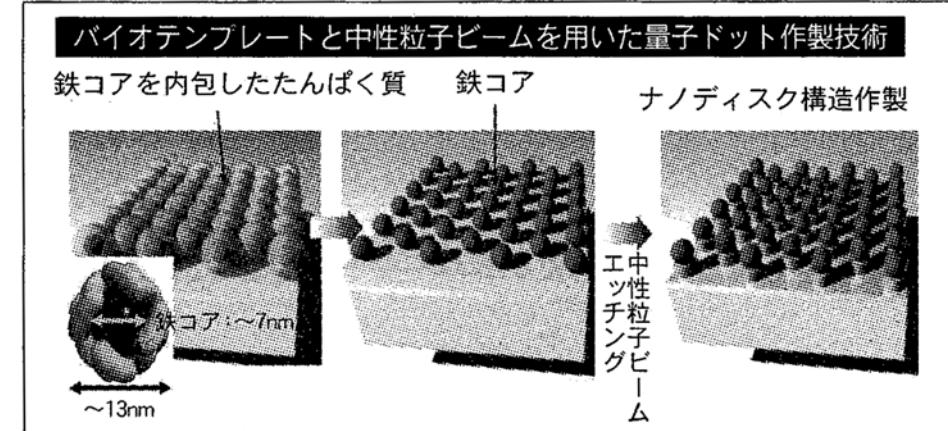
## 東北大 表面濡れ性制御技術

東北大学は、独自技術により世界で初めて表面濡れ性を親水から撥水まで自在に制御することに成功した。独自のバイオテンプレート技術と中性粒子ビーム加工技術を融合することで、直徑10ナノサイズの均一かつ高密度に間隔制御された無欠陥シリコンナノピラーの表面濡れ性を測定したところ、表面濡れ性を酸化した場合に超親水性（疏水性）、110～150度だと高撓水性、15度以上が超撓水性とされる。主に固体の表面自由エネルギーと表面の微細構造などにより性能が決まり、超撓水性はコーティングなどの表面自由エネルギーだけで実現することが難しいほか、微細構造の制御だけで実現を可能としており、今後

の応用展開が注目される。

するにはナノサイズの制御された凹凸を製作する必要がある。

バイオテンプレート技術は、金属微粒子を内包した生体超分子の自己組織能を用いて、生体超分子を半導体基板上に配置し、そのナノサイズの金属部粒子をテンプレート（マスク）とする手法。（マスク）



**G e (ゲルマニウム)、G a N (窒化ガリウム)、あるいはグラフェンの超間隔や表面状態を制御した無欠陥シリコンナノピラーの表面濡れ性を測定したところ、表面濡れ性を酸化した場合に超親水性を示し、表面酸化膜を除去した場合には高撓水性を示すことを確認している。このナノピラーレイ構造は、従来困難であった均一なサイズのナノ構造を数ナノメートル間隔で均一かつ高密度に材料を問わず形成できるこ**

**これから、あらゆる材料表面の濡れ性の自在制御が可能。水分や汚れの付着を防ぐための低損傷・高アスペクトエッチングの実現に成功。また無欠陥シリコンナノピラーの表面濡れ性を測定したところ、表面濡れ性を酸化した場合に超親水性を示し、表面酸化膜を除去した場合には高撓水性を示すことを確認している。このナノピラーレイ構造は、従来困難であった均一なサイズのナノ構造を数ナノメートル間隔で均一かつ高密度に材料を問わず形成できるこ**

**研究グループでは、これと中性粒子ビームエンジニアリングを組み合わせることで世界で初めて直徑10ナノ以下のSi (ケイ素)、Ge (ゲルマニウム)、G**